

Universidade de Lisboa
Faculdade de Ciências
Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia



**ESTUDO DE UM PROCESSO DE FORMAÇÃO DE
FITAS DE SILÍCIO POR CVD PARA APLICAÇÕES
FOTOVOLTAICAS**

Cláudia Costa Rodrigues Pinto

DOUTORAMENTO EM FÍSICA

2008

Universidade de Lisboa
Faculdade de Ciências
Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia

ESTUDO DE UM PROCESSO DE FORMAÇÃO DE FITAS DE
SILÍCIO POR CVD PARA APLICAÇÕES FOTOVOLTAICAS

Cláudia Costa Rodrigues Pinto

Tese orientada pelo Professor Doutor António Vallêra,
apresentada à Universidade de Lisboa para a obtenção
do grau de Doutor em Física.

Doutoramento em Física

2008

Cláudia Costa Rodrigues Pinto foi bolsista de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no âmbito do programa POCTI – Formar e Qualificar – Medida 1.1 com a referência SFRH / BD / 10408 / 2002.

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR